

KOMPAKT, DISPLAY, HØJ RENHED, LABORATORIUM, WAFER, SEMICONDUCTOR

Metaltætnet Mass Flow Controller - MFC - GF80

GF80

Mass flow controller/måler GF80

- Flowområder op til 300ls/min
- Responstid <1 sek.
- High-Purity - renrum - Metaltætnet overfladeruhed = 16µ Ra
- Kompenserer for omgivende temperaturvariationer
- Kompakt og stabil flowmåling



PRODUKTBESKRIVELSE

GF80 er en metaltætnet masseflowcontroller. De kan bruges i de fleste industrielle processer og med fordel i semiconductor industrien. Instrumenterne kan anvendes både som controller og måler og yder en høj kvalitet til en fordelagtig pris. Ligesom GF100serien kan GF80 forudindstilles til forskellige gasser og flowområder således, at man under produktion hurtigt og nemt kan omstille instrumentet uden at tage det ud af proceslinien. Metaltætningen gør ligeledes, at der er begrænset vedligehold på instrumenterne.

NB: Dette produkt er blot basen og findes i mange variationer alt efter deres anvendelse. Se teknisk dokument længere nede for varianter og tag fat i os for at få vejledning til at finde det helt rigtige produkt til jeres behov.

OBS ! Den viste pris er kun for "basic" enheden

Kontakt vores produktspecialist for at finde den mest optimale løsning til dit behov.

;

SPECIFIKATIONER

Base I/O Options

Analog / RS485
(G, L, and A Protocols)



Pin	Function
1	Power
2	Power
3	Power
4	Power
5	Power
6	Power
7	Power
8	Power

Profibus



Pin	Function
1	Power
2	Power
3	Power
4	Power
5	Power
6	Power
7	Power
8	Power

DeviceNet



Pin	Function
1	Power
2	Power
3	Power
4	Power
5	Power
6	Power
7	Power
8	Power

